

# 開催案内

## 研究会 開催案内

### 第1回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成28年6月24日（金）13:00～17:00

会 場：東海大学 高輪キャンパス（港区高輪）

テーマ：情報通信技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: [omat@oitda.or.jp](mailto:omat@oitda.or.jp)

### 第1回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成28年7月7日（木）13:00～17:20

会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館11階 第1会議室（江東区青海）

テーマ：レーザー光源

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: [tagen.proc@oitda.or.jp](mailto:tagen.proc@oitda.or.jp)

### 第2回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成28年7月8日（金）予定 13:00～17:30

会 場：機械振興会館 研修2会議室（港区芝公園）

テーマ：光インターコネクト（シリコンフォトニクス）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 鈴木(俊) E-mail: [pdevice@oitda.or.jp](mailto:pdevice@oitda.or.jp)

### 第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成28年7月27日（水）13:30～17:15

会 場：住友電気工業 東京本社（港区元赤坂）

テーマ：次世代光ネットワークデバイス（仮）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: [pnstudy@oitda.or.jp](mailto:pnstudy@oitda.or.jp)